2/7/7

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

002018269

WPI Acc No: 1978-31300A/ 197817

Resinous cation exchange membrane - of polyperfluorocarbon polymer with bonded sulphonic acid gp. admixed with polymer contg. sultone ring

Patent Assignee: TOYO SODA KK (TOYJ)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family: **

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week JP 53029291 A 19780318 197817 B

Priority Applications (No Type Date): JP 76103599 A 19760901

Abstract (Basic): JP 53029291 A

Cation exchange membrane is composed of perfluorocarbon polymer having bonded sulphonic acid gps. admixed with polymer contg. sulphone ring.

The membrane is prepd. by impregnating a perfluorocarbon polymer (I) membrane having sulphonic acid convertible gps. with diolefin monomer capable of forming sulphone ring and crosslinking agent and/or other monomers, polymerising and if necessary, converting the gp. convertible to sulphonic acid by hydrolysis.

(I) is e.g. of formula: XSO2CFRfCF2O(CFYCF2O)nCF=CF2 (where X = OH, F or -O- (quat.-ammonium); Rf = F or perfluoroalkyl; Y = F or trifluoromethyl; n = 1-3). The crosslinking agent is e.g. divinyl benzene and/or fluorinated diolefin of formula CF2=CF-O-(CF2-CF2-O)n-CF=CF2 (where n = 1-3).

Membrane shows improved selective permeability for cations and physical properties, and is used as a diaphragm in the electrolysis of alkali metal halides.

19日本国特許庁

公開特許公報

①特許出願公開

昭53-29291

母公開 昭和53年(1978)3月18日

①Int. Cl ² . C 08 J 5/22 // C 08 F 259/08	識別記号	13(9) F 131 26(3) E 122	庁内整理番号 7003—4A 6779—45 7268—4A
C 25 B 1/46		13(7) D 14	7268-4A
C 25 B 13/08		15 F 212.121	1 7268—4A

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 5 頁)

匈陽イオン交換膜および該膜の製法

②特 願 昭51-103599

②出 願 昭51(1976)9月1日

@発 明 者 髙橋堅二

新南陽市大字富田4560番地

同 清田徹

新南陽市大字富田4560番地

⑫発 明 者 浅海俊一

新南陽市大字富田4560番地

同 清水明彦

新南陽市大字富田4560番地

⑪出 願 人 東洋曹達工業株式会社

新南陽市大字富田4560番地

明 細 書

1発明の名称

陽イオン交換設および該膜の製法

2.特許請求の範囲

- (I) スルホン酸基を結合しているパーフルオロカーボン重合体膜と該重合体膜に存在するサルトン銀を含む重合体より構成されてなる場イオン交換膜。
- (2) スルホン収基を結合しているパーフルオロカーボン重合体膜が一般式、

X80,CFRfCF20(CFYCF20),CF=CF2

(式中、まは OH,フツ索または OZ で、 Z は ファミネルは 第 4 級アンモニウムラジカル・Rfは 1 ない し1 0 個の炭素原子を有するパーフルオロア ルキル基・まはフツ案またはトリフルオロメ テル基・ロは 1 ないし3 の整数である) で表 わされるパーフルオロカーポンスルホニルフ ルオライドとフツ化ビニル・フツ化ビニリデ ン・クロロトリフルオロエヂレン・四フツ化 エチレン・六フツ化プロピレンなどの含フツ 紫単世体との共電合体より得られる裏である 特許請求の範囲第⑴項配載の関イオン交換膜。

- (3) サルトン壌を含む低合体が、サルトン壌を 形成しりるシオレフイン単量体の単独低合体 または架構剤および/またはその他の単量体 との共電合体である特許開来の範囲第(1)項記 載の陽イオン交換膜。
- (4) 架橋列がジビニルペンゼン・ブタジエン等
 のジオレフィン系単着体および/または一般
 式 CF₁ = CF O + OF₂ CF₂ O + CF = CF₂
 (ただし、nは1ないし3の整故である)で
 扱わされるようなフッ素系ジオレフインである特許請求の範囲第(3)項配載の時イオン交換
 限。
- (5) スルホン酸基および/または加水分解によってスルホン酸基になりうる基を結合しているパーフルオロカーボン 重合体膜にサルトン 場を形成しうるジオレフィン単量体を必要に

特開 昭53-29291(2)

応じて架務剤および/またはその他の単量体ともに含受せしめたのち度合することおよび上配において加水分解によつてスルホン酸 差になりうる基を結合しているパーフルオロカーボン 電合体感を用いる場合は、 で の 基を ないない で 要 で なることを 特 敬とする スルホン 娘 基を 結合している パーフルオロカーボン 電合体 庭と飯 重合体 庭に存在する サルトン 銀 を含む 重合体 より 傳成されて なる 陽イオン交換膜の製法。

(6) スルホン酸基および/または加水分解によってスルホン酸基になりのる基を結合しているパーフルオロカーボン & 合体膜が一般式 X80** CFRCCF** -O+cFYCF** O+nCF=CF** (式中XはOH,フツ素またはOZで、Zは第4級アンモニウムラジカル、R1はフツ素または1ないし10個の炭素原子を有するパーフルオロアルギル基、Yはフツ柔またはトリブルオロメチル基、nは1ないし3の整数で

ある)で扱わされるパーフルオロカーポンスルホニルフルオライドとフツ化ビニル・フツ化ビニリデン・クロロトリフルオロエチレン・
四フツ化エチレン・六フツ化プロピレンなどの含フツ 常単量体との共重合体より得られる
映である特許が求の範囲第(5)項配数の附ィオン交換膜の製法。

- (7) 架橋剤がジビニルペンゼン・ブタジェン等
 のジオレフイン系単量体をよび/または一般
 式 CF₂ = CF-O+OF₂ CF₂ O+D CF=CF₂
 (ただし、nは1ないし3の整数である)で
 表わされるようなフッス系ジオレフインであ
 る特許博求の範囲第(5) 項配載の場イオン交換
 膜の製法。
- (8) 東合が熱重合またはラジカル開始列電合でなされる特許請求の範囲第60項配載の製法。

3.発明の詳細な説明

本発明は、優れた場イオン選択透過性を有し、 かつ、耐薬品性、耐熱性ならびに機械的強度をか

ね備えた膜抵抗の小さな陽イオン交換膜およびその製造法に関し、特にアルカリ金属ハロゲン化物の電解用隔膜として好適な陽イオン交換膜および その製造法に関するものである。

イオン交換膜の出現以来、イオン**選択透過性**および耐久性の向上には多くの努力が払われ、その

結果、関イオン交換膜についてはスルホン栄養を 有するスチレンージピニルペンゼン系重合体を原型とした膜が開発され、多くの場合に満足すべき 選択透過性と耐久性を偏えたものが供給されてい る。

しかし、イオン交換膜の使用される条件は、排水・排液処理あるいは食塩電解への応用などにみられるように、ますます苛酷になる傾向にあり、 娘の耐久性の一層の向上が要求されている。

また、選択透過性についても、従来の関イオン交換膜では十分優れたものはなく、多くの悠イオン透過については、良好な阻止性を示すが、水酸イオンを含む電解質水俗液では関イオン輪率は著しく低下する。とれは、水俗液中では水線イオンの易動度が他の窓イオンに比べて著し得ないとと、水酸イオンの膜透過性を十分に阻止し得ないととによるものであるが、このととは、水原イオンを含む条件下で関イオン交換膜を使用する場合には、電流効率の低下をもたらすので、重大な問題である。

本発明者らは、耐久性・関イオン選択透過性に 関する要求を商足させ、かつまた、膜抵抗の小さ な樹イオン交換膜の開発について鋭意研究を行い スルホン酸基を結合しているパーフルオロカーポ ン貮合体にサルトン墩を導入するととによつて、 小さな脱抵抗・すぐれた耐イオン選択透過性を有 し、かつ耐久性・機械的強度のすぐれた端イオン ダ映膜を発明するに至つたものである。

すなわち、本発明はスルホン酸基を結合してい るパーフルオロカーポン低合体膜と該取合体膜内 化存在するサルトン蛍を含む電合体より構成され るパーフルオロカーポン重合体膜にサルトン壌を 重合すること、スルホン殻基になりりる基を結合 しているパーフルオロカーポン重合体膜を用いる 場合は、さらに加水分解によつてスルホン酸基に なりうる基をスルホン酸基に変換することからな

てなる頃 イーオン交換膜およびスルホン酸菌および /またはスルホン酸基になり得る基を結合してい 形成しりるジオレフイン単量体を必要に応じて架 橋剤やその他の単量体とともに含浸せしめたのち

得ることができる。

スルホン酸基を含むこのようなパーフルオロカー ポン食合体膜としては、種々の構造のものが使用 可能であるが、例えば、一般式

ISO, CPRICE, O(CFYCF, O), CF=CF,

(式中×はOH.フツ森またはO2で、 2は第4級ア ンモニウムラジカル・Rtはフツ袋または1をいし 10個の炭素原子を有するパーフルオロアルキル 基,Yはフツ緊またはトリフルオロメチル基,ロ は1ないし3の整数である)とフツ化ピニル・フ ツ化ピニリデン、クロロトリフルオロエチレン、 四フッ化エチレン・六フッ化プロピレンなどの含 フッ素単位体との共重合体膜を挙げることができ、 この加水分解した型のパーフルオロスルホン微型 崩イオン交換膜は、直鎖状のポリマー構造をもつ ため、彼々の単量体や俗様中で比較的よく影響す るので、本発明の模製造にとくに好意である。

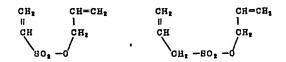
るととを特徴とする與抵抗が小さく、耐久性が優 れ、かつ水酸イオンに対して良好な透過阻止性を 示す陽イオン交換似およびその製法に関するもの である。

本発明で得られた尚イオン交換膜は、従来の勝 イオン交換級の応用される分野には膜がそれらの 条件下で不都合な反応を生じたりすることがなけ れば、何ら支輝なく用いることができるが、本発 明の湯イオン交換以の最大の特徴は、その優れた OH イオン透過阻止性と耐久性、そして小さな膜 抵抗にあり、このような特徴は、ハロゲン化アル カリの世解における隔膜、例えば食塩電解用隔膜 として使用されるときに最も効果をあらわす。

本発明の儲イオン交換膜の母体膜となるスルホ ン酸基を含むパーフルオロカーポン真合体は、ス ルホン酸基あるいは加水分解によつてスルホン酸 基になりりる基を結合しているパーフルオロカー ポン単位体を単独であるいは共電合可能を他の単 量体とともにラジカル進合したものを脱状に成形 し、あるいはさらに、加水分解することによつて

とのパーフルオロカーポン電合体膜は、必要に ・よりテフロン繊維などで補強されたものであつて もよい。

サルトン域の導入は、サルトン壌を形成しうる ジオレフイン単量体をパーフルオロカーポン重合 体膜に含憂せしめたのち重合すればよい。サルト ン塔を形成しりるジオレフィン単量体としては、 例えば、



をあげるととができる。

上記のような単量体のみを含浸して重合しただ けでは重合体が系外に密け出す可能性のある場合。 には、架備剤を添加すればよい。

果賃剤としては、 ジビニルペンゼンあるいはブタ ジェン袋のジオレフイン系単量体の他に、

OF: =OFO(OF: OF: O), CF=CF:

(ただし、nは1ないし3の整数である)の如き

特別 昭53-29291 (4)

フツ業系ジオレフインなどを用いることができる。 サルトン銀を形成しりる上記のような単量体と 架機剤との磨液を作成し、ラジカル開始剤として 例えば、過酸化ペンゾイルを添加したのち、前記 パーフルオロカーボン電合体膜を浸漬する。

一 浸成する温度は - 1 0 ℃ ないし 1 0 0 ℃ の範囲であるが、好きしくは、 2 0 ℃ ないし 6 0 ℃ の範囲である。 浸漬時間は 5 分ないし 5 0 時間である。 とのようにしてパーフルオロカーボン重合体膜中に含浸させた単量体を次いで重合するのであるが、その場合の温度は 6 0 ℃ ないし 2 0 0 ℃ の範囲である。 好ましくは 8 0 ℃ ないし 1 5 0 ℃ の範囲である。

密媒としては、メタノール・エタノールのような アルコール類・ジェチルエーテル・メチルエチル エーテルのような脂肪族エーテル類・テトラヒド ロフラン・ジオキサンのような壌状エーテル類を

体膜を作成した。との膜の交換容量は $0.9 \, \mathrm{Imeq/9}$ 乾燥樹脂 であつた。との膜の膜抵抗は $2.0 \, \Omega \, \mathrm{cm}^2$ 。 陽イオン輪率は $8.2 \, \mathrm{s} \, \mathrm{To}$ つた。

アリルビニルスルホネート25重量部・ジビニルペンゼン1重量部・ジェテルエーテル74重量部からなる均一な溶液に上配のパーフルオロカーポン理合体膜を25℃で5時間浸漬したのち膜を取り出し、装面をきれいにふきとり、ガラス板にはさみ、90℃、25時間加熱重合させた。とのよりにして得られた端イオン交換膜の膜抵抗は25Ωαμ 、協イオン輪率は93分であつた。

突施例2

実施例1で使用したパーフルオロカーボン重合体膜をアリルアリルスルホネート 50 重量部,ジビニルペンゼン2 重量部,ジエチルエーテル 68 重量部からなる均一な溶液に25℃で6時間浸漬した。

その後、実施例1と同様の処理をほどこすことに よつて陽イオン交換膜を得た。この膜の膜抵抗は どが用いられる。含受させた単量体を重合する方 法として上記のラジカル開始剤を用いる度合の他 に熱重合でも行うとともできる。

以下、実施例でもつて本発明を具体的に説明するが、本発明の範囲は、これらの実施例のみに限定されるものではない。

なか、謎の輸率は、 Q.5 N NaOH と 2.5 N NaOHの 側で発生する誤電位をネルンストの式に適用して 求めた。

終抵抗は、 20% NaOH 中で 2 5 ℃ で 1000 c/8 の 交流ブリッジ法で御定した。

突厥例1

を常法に従つて共重合し、成型し、加水分解して スルホン酸基を有するパーフルオロカーポン電合

29 Ωσπ , 陽イオン輸率は95 9 であつた。

突前例 5

アリルビニルスルホネート 2 5 重量部・1 ークロルブダジエン1 重量部・ジエテルエーテル 7 4 重量部からなる均一な格液に過域化ペンゾイル 0 0 3 多を添加した。この溶液に実施例1 で使用したパーフルオロカーボン 単合体膜を 2 5 ℃で6時間浸漬した後、膜を取り出し表面をふきとり、ガラス板にはさみ 8 0 ℃で2 0 時間重合した。 得られた陽イオン交換膜の膜抵抗は 2 8 Ω cm²、 端イオン輪率は 9 5 ダであつた。

奖热例4

陽イオン交換膜(Du Pont社製 商品名 Nation 515)をアリルピニルスルホネート 25 重量部,ジビニルベンゼン1重量部,ジエチルエーテル74 重量部からなる均一な溶液に 25℃で5時間浸漬したのち、実施例1と同様の処理をほどとすことによつて陽イオン交換膜を得た。得ら

れた陽イオン交換膜の膜抵抗は $4.6~\Omega$ cm² , 陽イオン輪率は 9.7~% であつた。 Nafion® 315 の膜抵抗は $5.6~\Omega$ cm² , 陽イオン輸率は 9.0~% であつた。

実施例 5

アリルアリルスルホネート 3 0 重量部・ジビニルペンゼン2 重量部・ジエチルエーテル 6 8 重量部からなる均一な裕液に過酸化ペンゾイル 0 0 5 がを添加した。この格液に実施例 4 で使用した膜を 2 5 ℃で 6 時間浸漬した後、実施例 3 と同様の処理をほどこすことにより傷イオン交換膜を得た。この膜の膜抵抗は 5.0 Ω cm²、陽イオン輸率は 9 6 チであつた。

特許出額人 東洋曹達工業株式会社